

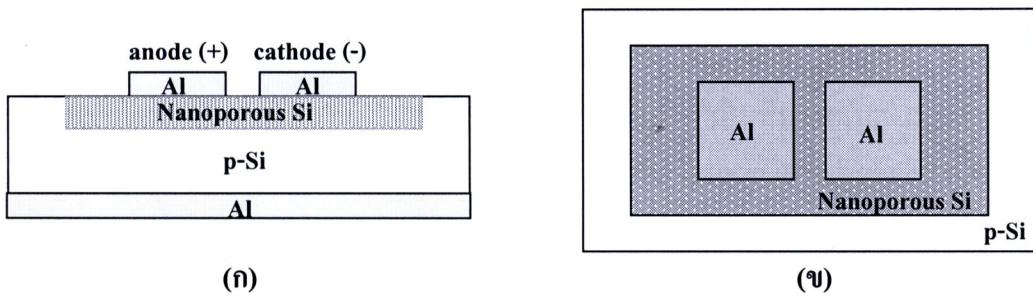
บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย

นาโนนาโนพอร์ซิลิคอน (nanoporous silicon หรือ Nanoporous Si) คือเนื้อซิลิคอนที่มีรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1956 ในขณะที่ทำการทดลองการกัดทางไฟฟ้าเคมีของแผ่นซิลิคอน ในสาระลายกรดไฮโดรฟลูออเริกโดย Uhlig [1] จนมาถึงปี ค.ศ. 1990 ได้มีการรายงานการค้นพบสมบัติเปล่งแสง ณ ที่อุณหภูมิห้องของนาโนนาโนพอร์ซิลิคอนเป็นครั้งแรก โดย Canham [2] ซึ่งการค้นพบคุณสมบัติเปล่งแสงของนาโนนาโนพอร์ซิลิคอนนี้ ได้ทำให้เกิดแนวความคิดและความเป็นไปได้ที่จะนำนาโนนาโนพอร์ซิลิคอนมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุพื้นฐานในการสร้างเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสร้างชั้นนาโนนาโนพอร์ซิลิคอนค่อนข้างจะง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถเข้ากันได้กับกระบวนการสร้างวงจรรวม (Integrated Circuits : ICs) มาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษานาโนนาโนพอร์ซิลิคอนและนำเอาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่างๆ มากmany ยกตัวอย่างเช่น ใช้ในงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไฮโซลูชัน (electronic isolation) [3,4] โดยมีการนำเอาชั้นนาโนนาโนพอร์ซิลิคอนมาใช้งานสร้างเป็นชั้นวนในงานวิจัยทางด้านซิลิคอนบนชั้นวน (Silicon-On-Insulator : SOI) นอกจากนี้ยังใช้เป็นชั้นลดการสะท้อนแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอน [5] และยังสามารถใช้เป็นตัวตรวจจับไอสารอินทรีย์ [6] ได้อีกด้วย

โครงสร้างของอุปกรณ์ตรวจจับไอระเหยของสารเคมีในงานวิจัยนี้ได้มีความคิดที่จะนำชั้นนาโนนาโนพอร์ซิลิคอนมาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับไอระเหยของสารเคมี [10] เนื่องจากชั้นนาโนนาโนพอร์ซิลิคอนนี้สร้างในเนื้อซิลิคอนจึงสร้างเป็นวงจรรวมได้ง่าย สามารถสร้างให้มีขนาดเล็ก ทำให้ผลิตได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาต่ออุปกรณ์ถูก กระบวนการสร้างชั้นนาโนนาโนพอร์ซิลิคอนทำได้ง่าย และสามารถทำการสร้างในห้องปฏิบัติการสารกึ่งตัวนำของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ ซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับไอระเหยของสารเคมีในงานวิจัยนี้เป็นโครงสร้างแบบง่าย คือมีชั้นนาโนนาโนพอร์ซิลิคอน และชั้วอุฐมีเนียมอยู่บนชั้นนาโนนาโนพอร์ซิลิคอน แสดงดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ตรวจจับไโอระเหยของสารเคมีโดยใช้ชั้นนาโนนาโนพอร์สเซิลicon

(ก) ภาพตัดขวาง (ข) ภาพด้านบน

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีการแอลูมิโนไซด์เซชัน
 2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก เวลา และความหนาแน่นกระแต่ไฟฟ้าที่มีต่อการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีแอลูมิโนไซด์เซชัน
 3. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างอุปกรณ์ตรวจจับไอะโรเheyของสารเคมีโดยใช้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน
 4. เพื่อศึกษาผลของเวลาและความหนาแน่นกระแต่ไฟฟ้าในการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนต่อลักษณะสมบัติกระแต่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของการตรวจจับไอะโรเheyของสารเคมี
 5. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นไอะโรเheyของสารเคมี เปอร์เซ็นต์ไอะโรเheyของสารเคมี ต่อกระแต่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของการตรวจจับไอะโรเheyของสารเคมีโดยใช้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน

1.3 สมมุติฐานของงานวิจัย

สมมติฐานของงานวิจัยนี้ คือ ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนที่สร้างด้วยวิธีการแอลูโนไคลเซนต์สามารถควบคุม ความเข้มข้นสารละลายกรดไฮโดรฟลูออเรก เวลา และความหนาแน่นกระแทกไฟฟ้าในการสร้างเพื่อให้ได้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนที่มีความสม่ำเสมอ จากนั้นนำชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนที่ได้มาศึกษาถึงสมบัติในการตรวจจับไอระเหยของสารเคมีโดยใช้พื้นผิวที่มีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากของนาโนพอร์สซิลิคอนเป็นบริเวณที่ใช้ในการตรวจจับไอระเหยของสารเคมี [11-13] เมื่อโน้มเลกุลของไอระเหยของสารเคมีมาร่วมตัวกันในรูพรุนของนาโนพอร์สซิลิคอนก็จะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความนำไฟฟ้าบริเวณพื้นของชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน และด้วยคุณสมบัตินี้เองจึงได้นำชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนมาสร้างเป็นอุปกรณ์ตรวจจับไอระเหยของสารเคมี

1.4 ทฤษฎีของงานวิจัย

จากสมมติฐานที่กล่าวข้างต้น ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนสามารถตรวจสอบ ไอระเหยของสารเคมีได้โดยใช้หลักการที่พื้นผิวที่เป็นรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากสามารถดูดซับโมเลกุล ไอระเหยของสารเคมีได้ดีและมีพื้นที่พิเศษในการดูดซับมากกว่าพื้นผิวที่เป็นพื้นราบเรียบ เมื่อมีการไหลของ ไอระเหยของสารเคมีผ่านมาบริเวณชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน โมเลกุล ไอระเหยของสารเคมีที่เข้ามาในบริเวณรูพรุนของชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนจะจับตัวกับผนังของรูพรุน เมื่อโมเลกุล ไอระเหยของสารเคมีเข้ามาร่วมตัวกันภายในรูพรุน เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดสถานะผิวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริเวณผิวของชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนสามารถดำเนินไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น [14, 15] ซึ่งจากการนี้เอง ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนจึงเป็นวัสดุที่น่าสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ ไอระเหยของสารเคมี

1.5 ขอบเขตการวิจัย

งานวิจัยนี้มีขอบเขตอยู่ที่การสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีการแอลูมิโนไคลเซชัน โดยคำนึงถึงผลของความเข้มข้นสารละลายน้ำไดโอดฟลูออริก เวลา และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน เพื่อให้ได้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนที่มีความสม่ำเสมอและเหมาะสมที่จะนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์ตรวจจับ ไอระเหยของสารเคมี โดยจะทำการศึกษาการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนที่เวลาและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในการสร้างต่างๆ กัน เพื่อทำการศึกษาถึงโครงสร้างของชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนที่เปลี่ยนแปลงไป ต่อมาถึงทำการศึกษาถึงการตรวจจับ ไอระเหยของสารเคมีของชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน และศึกษาถึงผลของเวลาและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนที่มีผลต่อการตรวจจับ ไอระเหยของสารเคมี พร้อมทั้งศึกษาถึงความเข้มข้น ไอระเหยของสารเคมี เปอร์เซ็นต์ ไอระเหยของสารเคมี ที่มีผลต่อกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ตรวจจับ ไอระเหยของสารเคมี โดยใช้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน

1.6 ขั้นตอนของการศึกษา

1. ศึกษาทฤษฎีนาโนพอร์สซิลิคอน
2. ศึกษาระบวนการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีการแอลูมิโนไคลเซชัน
3. ศึกษาผลของความเข้มข้นสารละลายน้ำไดโอดฟลูออริก เวลา และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่มีต่อโครงสร้างของชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีแอลูมิโนไคลเซชัน
4. ศึกษาระบวนการสร้างอุปกรณ์ตรวจจับ ไอระเหยของสารเคมี โดยใช้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน

5. ศึกษาลักษณะสมบัติกระแสไฟฟ้าต่อการตรวจจับioresetylของสารเคมีของอุปกรณ์ตรวจจับioresetylของสารเคมีโดยใช้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน

6. ศึกษาผลของเวลาและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนต่อลักษณะสมบัติกระแสไฟฟ้าในการตรวจจับioresetylของสารเคมี

7. ศึกษาผลของความเข้มข้นioresetylของสารเคมี เปอร์เซ็นต์ioresetylของสารเคมี ต่อกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ตรวจจับioresetylของสารเคมีโดยใช้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน

โดยเนื้อหาในรายงานเล่มนี้จะแบ่งเป็น 6 บท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ เป็นการกล่าวถึง ความเป็นมาของนาโนพอร์สซิลิคอน และความสำคัญของงานวิจัยที่ได้ศึกษา หัวข้อถัดมา คือ วัตถุประสงค์ที่ได้ทำการศึกษาอุปกรณ์ตรวจจับioresetylของสารเคมีโดยใช้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน สมมติฐาน และแนวความคิดที่ใช้ในงานวิจัย ส่วนสุดท้ายคือ ขอบเขตของงานวิจัยในครั้งนี้

บทที่ 2 นาโนพอร์สซิลิคอน เป็นการกล่าวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับนาโนพอร์สซิลิคอน เทคนิค การสร้างนาโนพอร์สซิลิคอน โดยเน้นไปที่วิธีการกัดทางไฟฟ้าเคมี กลไกในการเกิดนาโนพอร์สซิลิคอน และความพรุนของนาโนพอร์สซิลิคอน

บทที่ 3 หลักการตรวจจับioresetylของชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน เป็นการ กล่าวถึง นิยามเซนเซอร์ หลักการตรวจจับioresetylของสารเคมี และหลักการตรวจจับioresetylของสารเคมีของชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน

บทที่ 4 กระบวนการสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด เป็นการกล่าวถึง กระบวนการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน อุปกรณ์ตรวจจับioresetylของสารเคมีโดยใช้ชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน เทคนิคที่ใช้ในการหาค่าความพรุน เครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นผิว และเครื่องมือในการวัดผลของอุปกรณ์ตรวจจับioresetylของสารเคมี

บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง เป็นการกล่าวถึงผลการทดลองเกี่ยวกับการสร้างชั้นนาโนพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีการแอลูโลไซซ์ และผลการทดลองลักษณะสมบัติกระแสไฟฟ้าต่อการตรวจจับioresetylของสารเคมีของชั้นนาโนพอร์สซิลิคอน

บทที่ 6 สรุปผลการทดลอง เป็นการสรุปผลที่ได้จากการทดลอง โดยมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้ทำ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป